



中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种共沉积梯度MCrAlY涂层的制备工艺

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

74

下载

0

收藏

0

作者 孙超,鲍泽斌,王启民,李伟洲,宫骏,华伟刚,肖金泉,刘山川,熊天英

发表日期 2011-02-09

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200710011432.2

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68277>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 孙超,鲍泽斌,王启民,李伟洲,宫骏,华伟刚,肖金泉,刘山川,熊天英. 一种共沉积梯度MCrAlY涂层的制备工艺. 2011-02-09.
GB/T 7714

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) |» [CALIS高校机构知识库](#) |» [台湾学术机构典藏](#) |» [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8



甘公网安备 62010202001088号